

Tab.5_Anwendungsempfehlungen für chemische Fungizide mit geringer Resistenzgefahr (Kontaktmittel mit unspezifischen Wirkmechanismen)

Indikation	Produkte und Wirkstoffe		ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN (Empfehlung abweichend von der Zulassung)			weitere Indikationen ¹					Wartezeit (Tage)
			max. Anzahl von Anwendungen innerhalb der Wirkstoffgruppe gegen alle Indikationen*	max. Anzahl der Einzelanwendungen*	Empfehlung für den Anwendungszeitraum (BBCH-ES)**	Phomopsis	Roter Brenner	Schwarzfräule	Botrytis	Oidium	
Peronospora	Delan WG	Dithianon (Chinone)		8	09-55	x	x				49
	Folpan 80 WDG	Folpet (Phthalimide)		8	13-79	x	x				35
	Folpan 500 SC	Folpet (Phthalimide)		8	13-79	x	x				35
	Veriphos	Kaliumphosphonat (Phosphonat) ²	5	5	15-71						14
	Frutogard	Kaliumphosphonat (Phosphonat) ²		5	15-71						14
	Foshield	Kaliumphosphonat (Phosphonat) ²		5	15-71						14
	Phosfik	Kaliumphosphonat (Phosphonat) ²		5	15-72						14
	Delan Pro	Kaliumphosphonat (Phosphonat) ² , Dithianon (Chinone)		4	15-71			x			42
	Funguran Progress	Kupferhydroxid	2	2	75-81						21
	Cuproxtat	Kupfersulfat		2	75-81						21
	Cuprozin Progress	Kupferhydroxid		2	75-81		x	x			21
	Airone SC	Kupferhydroxid, Kupferoxychlorid		2	75-81						21
	Coprantol Duo	Kupferhydroxid, Kupferoxychlorid		2	75-81						21
	Grifon SC	Kupferhydroxid, Kupferoxychlorid		2	75-81						21
Oidium	Microthiol WG	Schwefel		8	8	13-73	x				
	Netzschwefel	Schwefel	8		13-73						56
	Netzschwefel Stulln	Schwefel	8		13-77						28
	Thiovit Jet	Schwefel	8		13-73						56
	Sulfoliq 800 SC	Schwefel	8		13-73						56
	Kumulus WG	Schwefel	8		13-73						56
	Kumar	Kaliumhydrogencarbonat	4		4	71-89				x	
	VitiSan	Kaliumhydrogencarbonat		4	71-89				(x)		1
	NatriSan	Natriumhydrogencarbonat		4	71-81				x		28
Esca	Vintec	<i>Trichoderma atroviride</i>		1	00						F
	Tessor	Boscalid, Pyraclostrobin ***		1	00						F

¹ x = Zulassung; (x) = Zusatzwirkung, keine Zulassung

² tiefenwirksam, Transport in den Zuwachs

* inkl. Anwendungen von Fungiziden mit spezifischen Wirkmechanismen, denen Kontaktmittel als Mischungspartner zugefügt sind

** Die Empfehlungen für den Anwendungszeitraum geben eine Orientierung und können je nach Befallsdruck im Rahmen der zugelassenen Anwendungen individuell angepasst werden.

*** aufgrund der Anwendung während des Rebschnitts besteht kein Konflikt mit dem Anti-Resistenzmanagement